PYRAZOLECARBOXAMIDE DERIVATIVES, PROCESS FOR THEIR PREPARATION, AND BACTERICIDES CONTAINING THEM AS EFFECTIVE INGREDIENTS

Publication number: WO8602641

Publication date: 1986-05-09

Inventor:

NISHIDA SUMIO (UR): OHSUMILTADASHI (JR); TSUSHIMA KAZUNORI (JP); MATSUO NORITADA (US): MAEDA KIMOTO (JP); INOUE SATORU (GB) SUMITIONO CHEMICAL CO (JP)

Applicant:

Classification: - International:

A01N43/56; C07D231/14; C07D231/16; A01N43/48;

C07D231/00; (IPC1=7): C07D231/14; A01N43/56;

C07D231/16

- european: A01N43/56; C07D231/14; C07D231/16

Application number: WO1985JP00591 19851022

Priority number(s): JP19850121947 19850605; JP19850150935 19850708;

JP19840227462 19841029

Also published as:

EP0199822 (A1) US4742074 (A1) EP0199822 (A4) BR8506974 (A) EP0199822 (B1)

Cited documents:

JP5287168 JP49116062

Report a data error here

Abstract not available for WO8602641

Abstract of corresponding document: US4742074

PCT No. PCT/JP85/00591 Sec. 371 Date Mar. 31, 1986 Sec. 102(e) Date Mar. 31, 1986 PCT Filed Oct. 22, 1985 PCT Pub. No. WO86/02641 PCT Pub. Date May 9, 1986. A pyrazolecarboxamide derivative represented by the formula hereinbelow is useful since it has preventively, curatively or systematically controlling effects against various plant diseases and fungicides containing said compound as an active ingredient have excellent controlling activities: wherein R1 and R2 which are identical or different and represent each a hydrogen atom, a halogen atom, a methyl group, an ethyl group or a trifluoromethyl group, R3 represents a hydrogen atom or a methyl group and n represents 0 or 1.

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

世界知的所有権機関 国 際 事 務 局。



特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(51) 国際特許分類 ⁴ C07D 231/14, 231/16 A01N 43/56

A1 (II) 国際公院委号

WO 86/ 02641

(43) 国際公開日

1986年5月9日 (49.05.86)

(21) 国際出願番号 PCT / JP85 / 00591 (22) 国際出願日 1985年10月22日 (22. 10. 85) (31) 優先権主張番号 特聲昭59-227462 特國昭60-121947 ₩昭60-150935 (32) 優先日 1984年10月29日 (29. 10. 84) 1985年6月5日 (05.06.85) 1985年7月8日 (08.07.85) (33) 優先権主張国 (71)出版人(米国を除くすべての指定国について) 住友化学工築株式会社 (SUNITONO CHEMICAL COMPANY, LINITED) [JP/JP] 〒541 大阪府大阪市東区北浜5丁目15番地 Osaka, (JP) (72) 発明者; および (75) 発明者/ 出願人 (米国についてのみ) 西田寿奥維 (NISHIDA, Sumio) [JP/JP] 〒665 吳庫県宝塚市売布2丁目14番7号 Hyogo,(JP) 大住忠司 (OHSUMI, Tadashi) [JP/JP] 〒662 吳座県西宮市川添町7番10号202 Hyogo.(JP)

对馬和‡ (TSUSHIMA, Kazunori) [JP/JP] · 〒662 吳重県西宮市両度町4番2−201 Hyogo,(JP)

14623 ニューヨーク ロチエスター、クインパイ ロード

松尾憲忠 (MATSUO, Noritada) [JP/US]

304 New York, (US)

前田清人 (MAEDA, Kiyoto) [JP/JP] 〒662 兵庫県西宮市両屋町4巻2−106 Byogo.(JP) 井上 悟 (1NOUE, Satoru) [JP/GB] ピイエス215デイデイ、エイポン、クリーブドン、 コーテイフイールズ、ウエストンフイールド6 Avor.(GB).

(74) 代理人

弁理士 三宅正夫 ,外 (MIYAKE, Masao et al.) 〒100 東京都千代田区育築町1丁目7番1号 育盗町電気ビル506号室 Tokyo,(JP)

(81)指定国

BR.CH (欧州特許),DE (欧州特許),FR (欧州特許), GB (欧州特許),IT (欧州特許),KR,NL (欧州特許),US.

添付公開書類

国際調査報告書

(54) Title: PYRAZOLECARBOXAMIDE DERIVATIVES, PROCESS FOR THEIR PREPARATION, AND BACTER-ICIDES CONTAINING THEM AS EFFECTIVE INGREDIENTS

(54) 発明の名称 ピラゾールカルボキサミド係導体、その製造法なよびそれを有効成分とする殺菌剤

(57) Abstract

Pyrazolecarboxamide derivatives of general formula (I) (wherein R¹ and R² may be the same or different and each represents a hydrogen atom, a halogen atom, a methyl group, an ethyl group or a trifluoromethyl group, R³ represents a hydrogen atom or a methyl group, and n represents 0 or 1) are useful because they are effective in controlling many plant disease-inducing bacteria. Bactericides containing them as effective ingredients have an excellent bacteria-controlling effect.

(57)要約

一般式

下記の一般式で示されるピラゾールカルボキサミド誘導体は、多くの植物病原菌に対して予防的、治療的あるいは浸透移行的防除力を有する点で有用であり、該誘導体を有効成分とする殺菌剤は、優れた防除効力を有する。

$$CH_3 - N \xrightarrow{R^1} \xrightarrow{H} \xrightarrow{CH} \xrightarrow{CH_2} CH_3$$

$$CH_3 - N \xrightarrow{R^2} \xrightarrow{C} \xrightarrow{H} CH_3$$

$$CH_3 - N \xrightarrow{C} \xrightarrow{C} \xrightarrow{C} CH_3$$

〔式中、R¹ およびR² は、同一または相異なりそれぞれ水素原子、ハロゲン原子、メチル基、エチル基またはトリフルオロメチル基を表わし、R³ は水素原子またはメチル基を表わし、nは0または1を表わす。〕

情報としての用途のみ

PCTに基づいて公開される国際出演のパンフレット第1質にPCT加盟因を同定するために使用されるコード

AT オーストリア GA ガポン モーリタニア マラウイ AU オーストラリア 88 パルパドス イギリス ベルギー 8E オランダ 虹 ハンガリー ブラジル IT イタリー OK. ノルウエー プルガリア RO JP 中央アフリカ共和国 KP 朝鮮民主主稿人民共和國 SD KR 大電民国 LI リヒテンシュタイン LK スリランカ CH SN セネガル СХ ソピエト選邦 SU DE 低ドイツ LU ルクセンブルグ TD デンマーク フィンフンド МC TC VC マダガスカル

• -• (v. - 1 -

明 細 書

ピラゾールカルポキサミド誘導体、その製造法および それを有効成分とする殺菌剤

5 本発明は、一般式 [I]

「式中、R' およびR² は、同一または相異なりそれぞれ水素原子、ハロゲン原子、メチル基、エチル基またはトリフルオロメチル基を表わし、R³ は水素原子またはメチル基を表わし、nは0または1を表わす。〕で示されるピラゾールカルボキサミド誘導体(以下、本発明化合物と記す)、その製造法およびそれを有効成分とする殺菌剤に関するものである。

- 20 本発明者らは、ピラゾールカルボキサミド化合物について鋭意検討を重ねた結果、上記一般式〔Ⅰ〕で示される本発明化合物が、多くの植物病原菌に対して、予防的、治療的あるいは浸透移行的防除力を有することを見出し、本発明を完成させた。
- 25 本 発 明 化 合 物 が 優 れ た 効 力 を 有 す る 植 物 病 害 と し て は 、

例えばイネの紋枯病(Rhizoctonia solani)、 枯病(Rhizoctonia oryzae , R. solani Ⅲ B型)、 ギ類のさび病 (Puccinia striiformis . P. graminis . P. recondita, P. hordei)、 シャープアイスポット 病 (Rhizoctonia cerealis) 、 雪腐病 (Typhula incarnata, T. ishikariensis)、 裸黒穂病 (Ustilago tritici, U. nuda)、 各種作物の立枯病 (Rhizoctonia solani)、白絹病(Corticium rolfsii)、ジャガイモ、ビートのリゾクトニア病 (Rhizoctonia solani)、ナシの赤星病 10 (Gymnosporangium haraeanum) 、リンゴの黒星病 (Venturia inaequaris)、牧草、芝生等の葉腐病 (Rhizoctonia solani)、白絹病(Corticium rolfsii)、 葉さび病 (Uromyces trifolii)、雪腐病 (Typhula incarnata, T. ishikariensis) 等が挙げられる。 15 本発明化合物は、例えば、下記に示す方法により製造 することができる。 〔方法 A〕

20 N R 1

(II) (III)

5

$$CH_3 - N \qquad \begin{matrix} R^1 \\ H \\ R^2 \end{matrix} \qquad \begin{matrix} H \\ N \\ A_T \end{matrix}$$

〔式中、R¹、R²、R³ およびnは前述と同じ意味を 表わす。 X はハロゲン原子を表わし、Ar は一般式

前述と同じ意味を表わす。)で示される基を表わす。〕

即ち、一般式〔II〕で示されるカルボン酸ハライド(例えば、カルボン酸クロリド、カルボン酸プロミド、カルボン酸フルオリド)と一般式〔III〕で示される4-アミノインダン誘導体とを反応させることにより上記一般式

[I]で示される本発明化合物を得る方法。

20 該方法において、反応溶媒は必須ではないが通常、不活性溶媒が使用される。そのような溶媒としては、例えばペンゼン、トルエン、キシレン等の炭化水素類、クロロホルム、ジクロロメタン、クロロベンゼン等のハロゲン化炭化水素類、ジエチルエーテル、ジイソプロピルエ25 ーテル、テトラヒドロフラン、ジオキサン、ジメトキシ

エタン等のエーテル類、アセトン、メチルイソプチルケトン等のケトン類、酢酸エチル等のエステル類、アセトニトリル等のニトリル類、ジメチルスルホキシド、ストルカン、ジメチルホルムアミド、ジメチルアセトアにおいて、反応を脱酸剤の存在下に行なうこととでき、そのような脱酸剤としては、トリエチルアミン、ロジン、N,N-ジメチルアニリン、4-ジメチルアミノビリジン等の有機塩基あるいは炭酸ナトリウム、炭酸塩基などが挙げられる。

該反応の反応温度は、特に限定されるものではないが、通常 0 ℃ ~ 1 5 0 ℃の範囲である。また、該反応における原料化合物の使用量は通常一般式〔Ⅱ〕で示されるカルボン酸ハライド1 モルに対し、一般式〔Ⅲ〕で示される4 - アミノインダン誘導体が、 0.8 ~ 1.5 モルの範囲である。

〔方法B〕

15

$$O = C \xrightarrow{\mathbb{R}^{1}} H$$

$$CH - C - N - Ar$$

$$O = C \xrightarrow{\mathbb{R}^{2}} O$$

$$(VI)$$

5

10 〔式中、 Ar は前述と同じ意味を表わし、 R 1/および R 2/は同一または相異なり、メチル基またはエチル基を表わす。〕

即ち、まず一般式〔IV〕で示されるジケトンを一般式
〔V〕で示されるイソシアネートと反応させて、一般式
15 〔VI〕で示されるカルバモイルジケトンを得、次いで該
カルバモイルジケトンとメチルヒドラジンとを反応させ
ることにより、上記の本発明化合物を得る方法。

該方法において、一般式〔Ⅳ〕で示されるジケトンと
一般式〔Ⅴ〕で示されるイソシアネートとの反応の際に、
20 反応溶媒は必須ではないが、通常、不活性な溶媒が使用
される。そのような溶媒としては例えばベンゼン、トル
エン等の炭化水素類、クロロホルム、ジクロロメタン、
クロロベンゼン等のハロゲン化炭化水素類、ジエチルエ
ーテル、ジイソプロピルエーテル、テトラヒドロフラン、
25 ジオキサン、ジメトキシエタン等のエーテル類、アセト

ン、メチルイソプチルケトン等のケトン類、アセトニトリル等のニトリル類、ジメチルスルホキシド、スルホラン、ジメチルホルムアミド、ジメチルアセトアミドなど、およびこれらの混合溶媒が挙げられる。また、該反応においてトリエチルアミン、ピリジン等の有機塩基、水素化ナトリウム、炭酸カリウム等の無機塩基などを反応助剤として使用することもできる。

反応温度は、特に限定されるものではないが、通常、

0 で~1 0 0 での範囲で充分目的が達せられる。また、
10 該反応における原料化合物の使用量は、通常一般式 (IV)
で示されるジケトン1 モルに対して、一般式 (V)で示されるインシアネートが 0.7~1.3 モルの範囲である。
次に、このようにして得られる一般式 (V)であされるカルバモイルジケトンとメチルヒドラジンとの反応に
15 おいて、溶媒は必須ではないが、通常、不活性ながが使用される。そのような溶媒としては、例えばベンゼン・トルエン等の炭化水素類、ジエチルエーテル、ジインエタン等のエーテル類、メチルアルコール、エチルアルコール、インプロピルアルコール等のアルコール類、水など、およびこれらの混合溶媒が挙げられる。

該反応の反応温度は、特に限定されるものではないが、 通常 0 ℃から 1 0 0 ℃あるいは使用される溶媒の沸点ま での範囲の温度であり、また、該反応における原料化合 25 物の使用量は、通常、一般式〔VI〕で示されるカルバモ イルジケトン1モルに対して、メチルヒドラジン 0.9 ~ 1.5 モルの範囲である。

[方法C]

15 〔式中、Ar は前記と同じ意味を表わし、R1"はメチル基、エチル基またはトリフルオロメチル基を表わす。〕即ち、まず一般式〔四〕で示されるピラゾリン-5-オンを一般式〔又〕で示されるイソシアネートと反応させて、一般式〔以〕で示される4-カルバモイルピラゾリン-5-オンに導びき、該化合物とオキシ塩化リンとを反応させることにより、一般式〔X〕で示される塩素置換ピラゾールカルボキサミド化合物を得る方法。

該方法において一般式〔四〕で示されるピラゾリン - 5 - オンと一般式〔V〕で示されるイソシアネートとの 25 反応に際し、溶媒は必須ではないが、通常、不活性な溶

媒が使用される。そのような溶媒としては例えばベンゼン、トルエン等の炭化水素類、クロホルム、ジクロロメタン、クロロベンゼン等のハロゲン化炭化水素類、チャン、クロベンゼン等のハロゲン化炭化水素類とドックを含まれて、ジイソプロピルエーテル、ディーテル、ジメトキシエタン等のエーテル類、アセトン、メチルイソプチルケトン等のケトン類、アセトリル等のニトリル類、ジメチルアセトで、アセトニトリル等のニトリル類、ディスルホラン、ジメチルホルムアミド、ジメチルアセトで、アミドなど、およびこれらの混合溶媒が挙げられる。またで、水素化ナトリウム、炭酸カリウム等の無機塩基などを反応助剤として使用することもできる。

反応温度は特に限定されるものではないが、通常 0 ℃ ~ 1 0 0 ℃ の範囲で充分目的が達せられる。また、該反 - 年度(VIII)でかなれるとうケッツン・5・オン | 早にに対して で で で かける 原料 化合物の使用量は、通常 一般式 [V] で 示される イソシアネートが 0.7 ~ 1.3 モルの範囲である。 次にこのようにして得られる一般式 [IX] で 示される カルバモイルピラゾリン・5・オンとオキン塩化リンと の反応において、通常、溶媒は必要ではないが、不活性 な溶媒を使用することもでき、そのような溶媒として で な溶媒を使用することもでき、そのような溶媒としては ベンゼン、トルエン等の炭化水素類、クロロホルム ジクロロメタン、クロロベンゼン等の ハロゲン化炭化水素類、ジエチルエーテル、ジイソプロピルエーテル、テトラヒドロフラン、ジオキサン、ジメトキシエタン等のエ - テル類などがあげられる。また、該反応において、N ,

N - ジメチルアニリン、 N , N - ジェチルアニリン、 4 - ジメチルアミノピリジン等の脱酸剤を反応助剤として使用することもできる。

該反応の反応温度は特に限定されるものではないが、 通常室温から反応混合物の遺流温度の範囲である。また、 該反応における原料化合物の使用量は通常、一般式 (DX) で示されるカルバモイルピラグリン・5・オン 1 モル に対してオキシ塩化リン 1.0~20モルの範囲であり、 好ましくは 5.0~10モルの範囲である。

10 [方法D]

〔式中、 R¹¹ は前述と同じ意味を有し、 Y は水 素原子またはフッ素原子を表わす。〕

即ち、〔方法 C 〕により得られる塩素置換ピラゾール
20 カルボキサミド化合物を、選元反応に付することにより塩素原子を水素原子に置換させるか、または該塩素置換ピラゾールカルボキサミド化合物とフッ素化剤を作用させ塩素/フッ素交換反応を行なうことにより、一般式〔XI〕で示されるピラゾールカルボキサミド化合物を得25 る方法。

該方法において、還元反応としては、例えばパラジウムー炭素などを触媒とする接触還元が挙げられる。代表的には、一般式〔X〕で示されるカルボキサミド化合物に対し5~50重量パーセントの量のパラジウムー炭素 (Pd-C) を触媒として用い、水素圧1~2気圧で、無水酢酸ナトリウム、無水酢酸アンモニウムなどの脱酸剤の存在下にペンゼン、トルエン等の炭化水素類、酢酸エチル等のエステル類、メチルアルコール、エチルアルコール等のアルコール類などを使用して接触還元を行な うことにより充分目的が達せられる。

また、塩素/フッ素交換反応において、用いられるフッ素化剤としては、フッ化カリウム、フッ化セシウムなどが挙げられ、その使用量は、通常、一般式〔X〕で示される塩素置換ピラゾールカルボキサミド化合物1モル15 に対し、1.0~5.0モルである。

また、該反応においては、通常、不活性溶媒が使用され、そのような溶媒としては例えばトルエン、キシレン等の炭化水素類、ビス(2 - メトキシエチル)エーテル等のエーテル類、ジメチルスルホキシド、スルホラン、シメチルホルムアミド、ジメチルアセトアミドなど、およびこれらの混合溶媒が挙げられる。

反応温度は通常、100~200℃の範囲である。

尚、該反応において反応助剤としてフッ化カルシウム や相間移動触媒を用いることもできる。使用される相間 25 移動触媒としては、相間移動触媒として広く知られてい るクラウンエーテル類、テトラアルキルアンモニウムハライド類のような四級アンモニウム塩、テトラアルキルホスホニウムハライド類のようなホスホニウム塩などが挙げられる。

5 〔方法 []

10

$$\begin{array}{c|c} CH_3 \\ CH_3 - N \\ R^1 \\ CH_3 \\ CH_5 \\ CH_7 \\ CH_7 \\ CH_7 \\ CH_7 \\ CH_8 \\ CH_8$$

〔式中、R¹、R²、R³ および n は前述と同じ意味 を有する。〕.

即ち、一般式〔XII〕で示されるテトラヒドロキノリン

15 を酸触媒の存在下に転位させることによつて、一般式

〔 I 〕で示されるピラゾールカルボキサミド誘導体を得る方法。

該方法において用いられる酸としては、プロトン酸およびフリーデル・クラフッ反応に触媒としてよく用いられるのれるのでは硫酸、リン酸、ポリリン酸などの無機酸で充分その目的が選せられ、ないの酸の使用はそれ自身が溶媒としての役割も未れるる。また、該方法においては、必要に応じて例えば四塩化炭素などのハロゲン化炭素水素系の不活性溶媒を用いることもできる。

該方法の反応温度は通常 0 ℃~1 3 5 ℃の範囲である。 尚、本方法において原料化合物として用いられる一般 式[XII]で示されるテトラヒドロキノリンは、例えば E. Krövenage 1 ら, Chem. Ber., <u>5 5</u>, 2 3 0 9 5 (1922)、W. H. Cliffe ら, J. Chem. Soc., (C)

(1922)、W. H. Cliffeら, J. Chem. Soc., (C) 514(1966) に記載の方法に類似の方法により合成される。

本発明化合物の例を次に示すが、勿論本発明化合物がこれら例示のみに限定されるものではない。

10 1,3-ジメチル-N-(1,1-ジメチルインダン

-4-イル)ピラゾール-4-カルポキサミド

1.5-ジメチル-N-(1,1-ジメチルインダン

.- 4 - イル)ピラゾール - 4 - カルボキサミド

1,3,5-トリメチル-N-(1,1-ジメチルイ

15 ンダン-4-イル)ピラゾール-4-カルボキサミド

1 , 3 - ジメチル - 5 - フルオロ - N - (1 , 1 - ジ メチルインダン - 4 - イル) ピラゾール - 4 - カルボキ サミド

5 - クロロ - 1 , 3 - ジメチル - N - (1 , 1 - ジメ
20 チルインダン - 4 - イル) ピラゾール - 4 - カルボキサ
ミド

5 - プロモ - 1 , 3 - ジメチル - N - (1,1 - ジメ チルインダン - 4 - イル) ピラゾール - 4 - カルボキサ ミド

25 1,3-ジメチル-5-ヨード-N-(1,1-ジメ

チルインダン - 4 - イル)ピラゾール - 4 - カルポキサミド

1 , 5 - ジメチル - 3 - フルオロ - N - (1 , 1 - ジ メチルインダン - 4 - イル) ピラゾール - 4 - カルボキ 5 サミド

3 - 7 n オロ - 1 , 5 - ジメチル - N - (1 , 1 - ジメチルインダン - 4 - イル) ピラゾール - 4 - カルボキサミド

3 - クロロ - 1 , 5 - ジメチル - N - (1 , 1 - ジメ 10 チルインダン - 4 - イル) ピラゾール - 4 - カルボキサ ミド

3 - プロモ - 1 , 5 - ジメチル - N - (1 , 1 - ジメチルインダン - 4 - イル) ピラゾール - 4 - カルポキサミド

15 1 , 5 - ジメチル - 3 - ヨード - N - (1 , 1 - ジメ チルインダン - 4 - イル) ピラゾール - 4 - カルボキサ ミド

3 , 5 - ジフルオロー1 - メチル - N - (1 , 1 - ジ メチルインダン - 4 - イル) ピラゾール - 4 - カルボキ 20 サミド

3,5-ジクロロ-1-メチル-N-(1,1-ジメ チルインダン-4-イル)ピラゾール-4-カルボキサ ミド

3 , 5 - ジプロモ - 1 - メチル - N - (1 , 1 - ジメ 25 チルインタン - 4 - イル)ピラソール - 4 - カルボキサ 3 F

3 , 5 - ジョード-1 - メチル-N-(1 , 1 - ジメチルインダン-4 - イル) ピラゾールー4 - カルポキサミド

5 1 - メチル - 3 - トリフルオロメチル - N - (1,1- ジメチルインダン - 4 - イル) ピラゾール - 4 - カルボキサミド

1 - メチル - 5 - トリフルオロメチル - N - (1,1 - ジメチルインダン - 4 - イル) ピラゾール - 4 - カル 10 ボキサミド

3 - フルオロ - 1 - メチル - 5 - トリフルオロメチル - N - (1,1 - ジメチルインダン - 4 - イル)ピラゾ - ル - 4 - カルボキサミド

5 - フルオロ - 1 - メチル - 3 - トリフルオロメチル

15 - N - (1 , 1 - ジメチルインダン - 4 - イル) ピラゾ

ール - 4 - カルボキサミド

3 - クロロー1 - メチル - 5 - トリフルオロメチル - N - (1,1 - ジメチルインダン - 4 - イル) ピラゾール - 4 - カルポキサミド

20 5 - クロロー1 - メチルー3 - トリフルオロメチルー
N - (1 : 1 - ジメチルインダン - 4 - イル) ピラゾー
ルー4 - カルボキサミド

5 - プロモ - 1 - メチル - 3 - トリフルオロメチル - N - (1,1 - ジメチルインダン - 4 - イル) ピラゾー
25 ル - 4 - カルボキサミド

\$ K

5 - ヨード - 1 - メチル - 3 - トリフルオロメチル - N - (1,1 - ジメチルインダン - 4 - イル) ピラゾール - 4 - カルボキサミド

1 , 3 - ジメチル - 5 - トリフルオロメチル - N -

5 (1,1-ジメチルインダン-4-イル)ピラゾールー 4-カルボキサミド

1 , 5 - ジメチル - 3 - トリフルオロメチル - N - (1 , 1 - ジメチルインダン - 4 - イル) ピラゾール - 4 - カルボキサミド

10 3 , 5 - ビス (トリフルオロメチル) - 1 - メチル - N - (1 , 1 - ジメチルインダン - 4 - イル) ピラゾール - 4 - カルボキサミド

1 , 3 - ジメチル - N - (1 , 1 , 3 - トリメチルインダン - 4 - イル) ピラゾール - 4 - カルボキサミド

15 1 , 5 - ジメチル - N - (1 , 1 , 3 - トリメチルイ ンダン - 4 - イル) ピラゾール - 4 - カルポキサミド 1 , 3 , 5 - トリメチル - N - (1 , 1 , 3 - トリメ チルインダン - 4 - イル) ピラゾール - 4 - カルポキサ

20 1,5-ジメチル-3-フルオロ-N-(1,1,3 -トリメチルインダン-4-イル)ピラゾール-4-カ ルポキサミド

1 , 3 - ジメチル - 5 - フルオロ - N - (1 , 1 , 3 - トリメチルインダン - 4 - イル) ピラゾール - 4 - カ
25 ルボキサミド

5 - クロロー1 , 3 - ジメチル - N - (1 , 1 , 3 - 5 トリメチルインダン - 4 - イル) ピラゾール - 4 - カルボキサミド

5 - プロモー1 , 3 - ジメチル - N - (1 , 1 , 3 - トリメチルインダン - 4 - イル) ピラゾール - 4 - カルボキサミド

1 , 3 - ジメチル - 5 - ヨード - N - (1 , 1 , 3 - トリメチルインダン - 4 - イル) ピラゾール - 4 - カルボキサミド

3 - プロモ - 1 , 5 - ジメチル - N - (1 , 1 , 3 - トリメチルインダン - 4 - イル)ピラゾール - 4 - カル
15 ポキサミド

1 , 5 - ジメチル - 3 - ヨード - N - (1 , 1 , 3 - トリメチルインダン - 4 - イル) ピラゾール - 4 - カルボキサミド

3 , 5 - ジフルオロ - 1 - メチル - N - (1 , 1 , 3 ²⁰ - トリメチルインダン - 4 - イル) ピラゾール - 4 - カルボキサミド

3 , 5 - ジクロロ - 1 - メチル - N - (1 , 1 , 3 - トリメチルインダン - 4 - イル) ピラゾール - 4 - カルボキサミド

25 3,5-ジプロモー1-メチル-N-(1,1,3-

5

トリメチルインダン-4-イル)ピラゾール-4-カルボキサミド

3 , 5 - ジョード - 1 - メチル - N - (1 , 1 , 3 - トリメチルインダン - 4 - イル) ピラゾール - 4 - カルボキサミド

1 - メチル - 3 - トリフルオロメチル - N - (1,1,3 - トリメチルインダン - 4 - イル)ピラゾール - 4 - ブルボキサミド

 $1 - \cancel{1} + \cancel{1$

カルポキサミド

3 - フルオロ - 1 - メチル - 5 - トリフルオロメチル
- N - (1,1,3 - トリメチルインダン - 4 - イル)
ピラゾール - 4 - カルボキサミド

5 - フルオロ・1 - メチル・3 - トリフルオロメチル・N - (1,1,3 - トリメチルインダン・4 - イル)
 ピラゾール・4 - カルボキサミド

3 - クロロー1 - メチルー5 - トリフルオロメチルー N - (1,1,3-トリメチルインダン - 4 - イル)ピ ラゾール - 4 - カルボキサミド

· 5 - クロロー1 - メチル・3 - トリフルオロメチル・N - (1,1,3 - トリメチルインダン - 4 - イル) ピラゾール・4 - カルボキサミド

5 - プロモ - 1 - メ チル - 3 - トリフルオロメチル - 25 N - (1,1,3-トリメチルインダン - 4 - イル) ピ

ラゾール - 4 - カルポキサミド

5 - ヨード - 1 - メチル - 3 - トリフルオロメチル -

N - (1,1,3-トリメチルインダン-4-イル)ピ

ラゾール・4 ーカルポキサミド

⁵ 1,3-ジメチル-5-トリフルオロメチル-N-

(1 , 1 , 3 - トリメチルインダン - 4 - イル) ピラゾ

ール・4 - カルボキサミド

1,5-ジメチル-3-トリフルオロメチル-N-

(1 , 1 , 3 -トリメチルインダン - 4 -イル)ピラゾ

10 ール・4 -カルボキサミド

3,5-ビス(トリフルオロメチル) - 1 - メチル -

ラゾール - 4 - カルポキサミド

3 - エチル - 1 - メチル - N - (1,1 - ジメチルイ

15 ンダン - 4 - イル) ピラソール - 4 - カルポキサミド

5 - エチル - 1 - メチル - N - (1,1 - ジメチルイ

ンダン-4-イル)ピラゾール-4-カルポキサミド

3 - エチル - 1 - メチル - N - (1,1,3 - トリメ

チルインダン - 4 - イル)ピラゾール - 4 - カルボキサ

20 3 F

5 - エチル - 1 - メチル - N - (1,1,3 - トリメ

チルインダン・4 -イル) ピラゾール・4 -カルポキサ

8. F

1 , 3 - ジメチル - 5 - エチル - N - (1 , 1 - ジメ

25 チルインダン - 4 - イル)ピラゾール - 4 - カルポキサ

\$ K

25

1 , 3 - ジメチル - 5 - エチル - N - (1 , 1 , 3 - トリメチルインダン - 4 - イル)ピラゾール - 4 - カル・ボキサミド

5 1,5-ジメチル-3-エチル-N-(1,1-ジメチルインダン-4-イル)ピラゾール-4-カルポキサミド

1 , 5 - ジメチル - 3 - エチル - N - (1 , 1 , 3 - トリメチルインダン - 4 - イル) ピラゾール - 4 - カル
10 ボキサミド

3 - エチル - 5 - フルオロ - 1 - メチル - N - (1, 1 - ジメチルインダン - 4. - イル) ピラゾール - 4 - カ ルボキサミド

5 - エチル - 3 - フルオロ - 1 - メチル - N - (1,

15 1 - ジメチルインダン - 4 - イル)ピラゾール - 4 - カルボキサミド

3 - エチル - 5 - フルオロ - 1 - メチル - N - (1, 1,3 - トリメチルインダン - 4 - イル) ピラゾール -4 - カルポキサミド

20 5 - エチル - 3 - フルオロ - 1 - メチル - N - (1, 1,3 - トリメチルインダン - 4 - イル) ピラゾール -4 - カルボキサミド

5 - クロロ - 3 - エチル - 1 - メチル - N - (1,1 - ジメチルインダン - 4 - イル) ピラゾール - 4 - カルボキサミド・

3 - クロロ - 5 - エチル - 1 - メチル - N - (1,1 - ジメチルインダン - 4 - イル) ピラゾール - 4 - カルボキサミド

5 - クロロー 3 - エチル - 1 - メチル - N - (1,1,5 3 - トリメチルインダン - 4 - イル) ピラゾール - 4 - カルボキサミド

3 - クロロ - 5 - エチル - 1 - メチル - N - (1,1,3 - トリメチルインダン - 4 - イル) ピラゾール - 4 - カルボキサミド

10 5 - プロモ - 3 - エチル - 1 - メチル - N - (1,1)
- ジメチルインダン - 4 - イル) ピラゾール - 4 - カル
ボキサミド

3 - プロモ - 5 - エチル - 1 - メチル - N - (1,1 - ジメチルインダン - 4 - イル) ピラゾール - 4 - カル 15 ポキサミド

5 - プロモ - 3 - エチル - 1 - メチル - N - (1 , 1 , 3 - トリメチルインダン - 4 - イル) ピラゾール - 4 - カルボキサミド

3 - プロモ - 5 - エチル - 1 - メチル - N - (1 , 1 ,

20 3 - トリメチルインダン - 4 - イル)ピラゾール - 4 - カルボキサミド

3 - エチル - 5 - ヨード - 1 - メチル - N - (1 , 1 - ジメチルインダン - 4 - イル) ピラゾール - 4 - カルボキサミド

25 5 - エチル - 3 - ヨード - 1 - メチル - N - (1 , 1

- ジメチルインダン - 4 - イル)ピラゾール - 4 - カルボキサミド

3 - エチル - 5 - ヨード - 1 - メチル - N - (1 , 1 ,

3 - トリメチルインダン - 4 - イル)ピラゾール - 4 -

5 カルボキサミド

5 - エチル - 3 - ヨード - 1 - メチル - N - (1,1,

3 - トリメチルインダン - 4 - イル)ピラゾール - 4 -

カルポキサミド

3 - エチル・1 - メチル・5 - トリフルオロメチル・

10 N- (1,1-ジメチルインダン-4-イル) ピラゾー

ルー4 - カルポキサミド

5 - エチル - 1 - メチル - 3 - トリフルオロメチル -

 $N - (1, 1 - \cancel{y} + \cancel{$

ルー4ーカルポキサミド

15 3-エチル-1-メチル-5-トリフルオロメチル-

N - (1,1,3-トリメチルインダン - 4 - イル)ピ

ラゾール - 4 - カルポキサミド

5-エチル-1-メチル-3-トリフルオロメチル-

20 ラゾール・4 - カルポキサミド

1,3,5-hリメチル-N-(1,1-ジメチル-

5 - フルオロインダン - 4 - イル) ピラゾール - 4 - カ

ルポキサミド

5 - クロロ - 1 , 3 - ジメチル - N - (1 , 1 - ジメ

25 チル - 5 - フルオロインダン - 4 - イル) ピラゾール ー

4 - カルボキサミド

1 , 3 - ジメチル - 5 - フルオロ - N - (1 , 1 - ジ メチル - 5 - フルオロインダン - 4 - イル) ピラゾール - 4 - カルポキサミド

5 1,5-ジメチル-3-トリフルオロメチル-N-(1,1-ジメチル-5-フルオロインダン-4-イル) ピラゾール-4-カルボキサミド

1 , 3 , 5 - トリメチル - N - (1 , 1 - ジメチル - 7 - フルオロインダン - 4 - イル)ピラゾール - 4 - カ
10 ルボキサミド

5 - クロロ - 1 , 3 - ジメチル - N - (1 , 1 - ジメチル - 7 - フルオロインダン - 4 - イル)ピラゾール - 4 - カルボキサミド

1 , 3 - ジメチル - 5 - フルオロ - N - (1 , 1 - ジ

15 メチル - 7 - フルオロインダン - 4 - イル)ピラゾール
- 4 - カルボキサミド

1 , 5 - ジメチル - 3 - トリフルオロメチル - N (1 , 1 - ジメチル - 7 - フルオロインダン - 4 - イル)
ピラゾール - 4 - カルボキサミド

20 次に本発明化合物の製造法につき合成例で詳しく説明 する。

合成例1(化合物(6)の合成)

 1 , 1 - ジメチル - 4 - アミノインダン 1.6 1 8 及び ピリジン 2 ml のトルエン 5 0 ml 溶液に室温で攪拌しつつ、
 5 - クロロ - 1 - メチル - 3 - トリフルオロメチルピラ ゾール・4 - カルボン酸クロリド 2.4 7 g のトルエン 1 0 ml 溶液を滴加し、その後室温で 1 2 時間攪拌した。 次に、反応溶液を冷水に注入し、分液した後、水層を酢酸エチルで抽出し、有機層を無水硫酸マグネシウムで乾 5 燥し、溶媒を留去した。

残渣をトルエンを用いて再結晶することによつて5-クロロ-1-メチル-3-トリフルオロメチル-N-(1,1-ジメチルインダン-4-イル)ピラゾール-4-カルボキサミド3.01gを得た。

10 mp. 1 1 9. 9 °C

合成例2(化合物(1)の合成)

アセチルアセトン600g(6.0 mmol) および1, 1 - ジメチルインダン - 4 - イルイソシアネート 1.12 g(6.0 mmol) のトルエン10㎡溶液に、攪拌下室温 *** でトリエチルアミン730g(7.2 mmol) を滴加し、 さらに室温で12時間攪拌した後、反応溶液を減圧下に 機縮し、粗3 - (1,1 - ジメチルインダン - 4 - イル カルバモイル)ペンタン - 2 , 4 - ジオンを得た。次に、 得られた粗3 - (1,1 - ジメチルインダン - 4 - イル 10 がで溶かし、その溶液にメチルインダン 2 7 6 g (6.0 mmol) を加え、6時間室温で攪拌し、さらに1 時間加熱還流下に攪拌した。放冷後、溶媒を減圧留去し、 残渣をメタノールで再結晶して、1 ,3 ,5 - トリメチ *** ルー N - (1 ,1 - ジメチルインダン - 4 - イル)ピラ

25 を得た。

ゾール - 4 - カルポキサミド 1.258を得た。 mp 1 5 1.6 ℃

合成例3(化合物(2)の合成)

5(10mmol) を、トリエチルアミン 1.11gを含むト ルエン10mに懸濁させ、そこへ1,1-ジメチルイン ダン-4-イルイソシアネート 1.878 のトルエン 2 ml 溶液を、攪拌下室温で滴加し、さらに室温で12時間攪 拌した。その後、その反応混合物を水で3回抽出し、水 風乾することによつて、1,3-ジメチル-5-オキソ - N - (1 , 1 - ジメチルインダン - 4 - イル) - 4 . 5 - ジヒドロピラゾール - 4 - カルポキサミド 1, 8 1 *9* (mp 1 4 1.4 C)を得た。 次に、オキシ塩化リン 5 ml 15 およびN,N-ジエチルアニリン907 mgの混合物に得 られた1,3-ジメチル-5-オキソ-N-(1,1-ジメチルインダン - 4 - イル) - 4 , 5 - ジヒドロビラ ゾール-4-カルポキサミドを加え、その混合物を1.5 時間、加熱環流下に撥挫した。得られた反応混合物を氷 水に注入 し、クロロホルム で3回抽出 し、クロロホルム 層を水洗 し無 水硫酸 マグネシウム で乾燥 した後 、溶 媒を 減 圧留去 し、残渣をエタノ -ルで再結晶 して5 -クロロ -1 ,3 -ジメチル - N - (1 ,1 - ジメチルインダン - 4 - イル) ピラゾール - 4 - カルポキサミド 0.96 &

mp 1 7 5.2 °C

mp 1 4 6.8 °C

合成例 5 (化合物(5)の合成)

フッ化カリウム粉末 1.0g、スルホラン1 5 ml および 15 トルエン 2 0 ml を反応容 器に入れ、加熱還流させながら、モレキラーシープスで系内の水分を除去 た後トルエンを留去し冷却した。次いで、これに、合成例 3 で得られた5 - クロロー1 ,3 - ジメチルーN - (1 ,1 - ジメチルー) ピラゾールー4 ーカルポキサ 2 0ミド 3 1 8 mg を加 えて、窒素雰囲気下、1 8 0 ~ 2 0 0 で 1 6 時間加熱 した。冷却後、反応 液に水 かよびエーテルを加えて分液 し水層をエーテル抽出し、エーテル層を飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥した後、溶媒を留去し、残渣をシリカゲルカラム クロマト で後、溶媒を留去し、残渣をシリカゲルカラム クロマト グラフィーに処し、5 - フルオロー1 ,3 - ジメチルー

N - (1 , 1 - ジメチルインダン - 4 - イル) ピラゾー ル - 4 - カルボキサ ミド 1 4 0 呀を得た。

mp 1 3 8. 5 °C

19 F - N M R スペクトル

り 測定溶媒: CDCl3 外部標準: CF3CO2H
 48 ppm (CF3CO2H で対し、高磁場側)
 合成例6 (化合物(11)の合成)

1 ・1 ・3 ・トリメチル・4 ・アミノインダン 1.7 5 タ及びトリエチルアミン2 mlのテトラ ヒドロフラン 5 0 10 ml容液に室温で覺拌しつつ、 1 ・3 ・5 ・トリメチルピラゾール・4 ・カルボン酸クロリド 1.7 3 g のテトラヒドロフラン 1 0 nl 容液を滴加し、その後室温で 1 2 時間 攪拌した。次に、反応溶液を冷水に注入し、分液した後、水層を酢酸エチルで抽出し、有機層を無水硫酸マグネシ 15 ウムで乾燥し、溶媒を留去した。

残渣をトルエンを用いて再結晶することによつて1, 3,5-トリメチル-N-(1,1,3-トリメチルインダン-4-イル)ピラゾール-4-カルボキサミド 2.559を得た。

mp. 1 7 6. 2 °C

合成例7(化合物(15)の合成)

フッ化カリウム粉末100g、スルホラン300㎡、 トルエン100㎡及び18-クラウン-6 5g を反応容容器に入れ、加熱遺流させながら、モレキユラーシープ 25 スで系内の水分を除去した後、トルエンを留去し冷却し

mp. 1 3 6.9 °C

合成例8(化合物(11)の合成)

4 - カルボキサミド3 1.5 8 を得た。

N-(1,3,5-トリメチルピラゾール-4-イル

カルボニル 1-2,2,4-トリメチル-1,2,3,

4-テトラヒドロキノリン 0.3 1 g に 8 5 % 硫酸水 5
cc を室温下に加えた。同温度で一昼夜攪拌を続け、反応液を氷水にあけた。析出した結晶を戸別し、n-ヘキサンで洗浄した。乾燥後、n-ヘキサン-酢酸エチルよ

20 り再結し、目的とする1,3,5-トリメチル-N(1,1,3-トリメチルインダン-4-イル) ピラゾール-4-カルボキサミド 0.1 7 g を得た。

このような製造法によつて製造できる本発明化合物の 代表的なもののいくつかを第 1 表に示す。 5

第 1 表

一般式

$$CH_3 - N \xrightarrow{R^1} H \xrightarrow{CH} CH_2$$

$$CH_3 - N \xrightarrow{C} H$$

$$CH_3 - CH_3$$

$$CH_3 - CH_3$$

$$CH_3 - CH_3$$

で示される化合物

化合物番 号	R1	R²	R ³	n	Fの位置	物理定数	%
(1)	СН₃	C H ₃	Н	0	_	mp. 151.6°C	
(2)	C H ₃	ce	н	0	_	mp.1752 C	
(3)	C H₃	н	H	0	-	тр.146.8С	
(4)	СН₃	СНз	н	1	5—	mp.193.3°C	
(5)	C H₃	F	H	0		mp.138.5°C	4 8.0
(6)	CF3	Cl	H	0	_	mp.1199°C	-1 7.0
(7)	CF3	СHз	H	0		mp.189.4°C	· —1 8.5
(8)	C F ₃	Н	H	0		тр. 144.1°С	-1 8.8
(9)	СН₃	CF3	н	0	_	тр.139.9С	-20.7
(10)	H	CF3	Н	0		mp.106.0°C	-2 1.0
(11)	CH ₃	CH ₃	CH ₃	0	'	тр. 176:20	
(12)	CH ₃	H	CH ₃	0	_	mp.156.2°C	
(13)	H	СH	CH ₃	0	_	mp - 161.0°C	;
(14)	C H ₃	.Ce	CH ₃	0	_	mp.134.4°C	

								•
	化合物 番号	R1	R²	R3	n	F -位置	物理定数	¹⁹ F - NMR (ppm) [™]
	(15)	CH3	F	C H ₃	O.	_	mp.136.9°C	4 8.2
_	(16)	CF ₃	C H ₃	СН	0		mp.161.8°C	-1 8.3
5	(17)	CH ₈	CF _s	СН₃	0	_	mp.140.3°C	-2 0.3
	(18)	CF ₃	ce	CH₃	0	_	mp.157.4°C	-1 6.9
	(19)	CF3	H	C H _s	0	-	mp.166.2°C	-1 8.8
	(20)	C ₂ H ₅	C H ₃	H	0	~	mp.126.8°C	
10	(21)	C ₂ H ₅	Сe	H	0	_	mp.140.3°C	
	(22)	C ₂ H ₅	F	н	0		mp.105.6°C	4 7.8
	(23)	C ₂ H ₅	ce	CH ₈	0		mp.125.7°C	
	(24)	C ₂ H ₅	F	СН	0		mp. 98.3°C	4 8.1

※トリフルオロ酢酸を外部標準として用いた。マイナス 15 の値は低磁場側を示している。

本発明化合物を殺菌剤の有効成分として用いる場合は、他の何らの成分も加えずそのまま用いてもよいが、通常は、固体担体、液体担体、界面活性剤その他の製剤用補助剤と混合して、乳剤、水和剤、懸濁剤、粒剤、粉剤、 20 液剤等に製剤して用いる。

これらの製剤中の有効成分としての本発明化合物の含有量は、重量比で 0.1 ~ 9 9.9 %、好ましくは 0.2 ~ 8 0 %の範囲である。

上記製剤において、固体担体としては、カオリンクレ 25 - 、アツタパルジャイトクレー、ペントナイト、酸性白 土、パイロフイライト、タルク、珪藻土、方解石、トウモロコシ穂軸粉、クルミ般粉、尿素、硫酸アンモニウム、合成含水酸化珪素等の微粉末あるいは粒状物があげられ、液体担体としては、キシレン、メチルナフタレン等の芳香族炭化水素類、イソプロパノール、エチレングリコール、セロゾルブ等のアルコール類、アセトン、シクロヘキサノン、イソホロン等のケトン類、大豆油、綿実油等の植物油、ジメチルスルホキシド、アセトニトリル、水等があげられる。

合物番号で示す。部は重量部である。

製剤例1

本発明化合物(1)~(24) の各々50部、リグニンスルホン酸カルシウム3部、ラウリル硫酸ナトリウム2部および合成含水酸化珪素45部をよく粉砕混合して水和剤5を得る。

製剤例2

本発明化合物(1)~(24) の各々10部、ポリオキシェチレンスチリンフエニルエーテル14部、ドデシルベンゼンスルホン酸カルシウム6部、キシレン70部をよく10 混合して乳剤を得る。

製剤例3

本発明化合物(1)~(24) の各々2部、合成含水酸化珪素1部、リグニンスルホン酸カルシウム2部、ベントナイト30部およびカオリンクレー65部をよく粉砕混合し、水を加えてよく練り合せた後、造粒乾燥して粒剤を得る。

製剤例4

本発明化合物(1)~(24) の各々25部、ポリオキシェチレンソルビタンモノオレエート3部、CMC3部、水²⁰ 69部を混合し、粒度が5ミクロン以下になるまで湿式 粉砕して懸濁剤を得る。

製剤例5

本発明化合物(1)~(24) の各々2部、カオリンクレー 88部およびタルク10部をよく粉砕混合して粉剤を得 25る。 これらの製剤は、そのままか、または例えば水で希釈して植物体に直接施用するかあるいは土壌に施用する。 さらに詳しくは植物体へ散布または散粉するか、土壌を面へ散布、散粉または散粒するか、あるいは必要にこれるの後さらに土壌と混和するなど種々の形態で使用される。また、他の殺菌剤と混合して用いることもできる。 総銀虫剤、除草剤、植物生長調節剤、肥料、土壌改良剤と混合して用いることもできる。

10 なお、本発明化合物は、水田、畑地、果樹園、牧草地、 芝生地等の殺菌剤の有効成分として用いることができる。

本発明化合物を殺菌剤の有効成分として用いる場合、 その施用量は、気象条件、製剤形態、施用時期、方法、 場所、対象病害、対象作物等によつても異なるが、通常 1アールあたり0.5~100分、好ましくは、1分~ 50分であり、乳剤、水和剤、懸濁剤、液剤等を水で希 釈して施用する場合、その施用憑度は、0.001%~1 %、好ましくは、0.005%~0.5%であり、粒剤、粉 剤等は、なんら希釈することなくそのまま施用する。

次に本発明化合物が殺菌剤の有効成分として有用であることを試験例で示す。なお、本発明化合物は、第1表の化合物番号で示し、比較対照に用いた化合物は第2表の化合物記号で示す。

第 2 表

	化合物記号	化学構造式	備考
5	A	CH ₃ OC ₃ H ₇ (i)	市販殺菌剤メプロニル
10	В	CCC3 - CH - NHCHO N N CCC3 - CH - NHCHO	市販殺菌剤トリホリン
	С.	CN CN CN CC	市販殺菌剤 TPN
15	D ,	C2-C-C+-C-C(CH ₃) ₃	市販殺菌剤トリアジメホン

20 試験例1 イネ 校枯病予防効果試験

プラスチックポットに砂壌土を詰め、イネ(近畿 3 3 号)を播種し、温室内で 6 0 日間育成した。 6 ~ 7 葉が展開したイネの幼苗に、製剤例 2 に準じて乳剤にし た供試化合物を、水で希釈して所定濃度にし、それを葉 25 面に充分付着するように茎葉散布した。散布 4 時間後、 イネ 紋 枯病菌の含菌寒天片を貼付接種した。接種後28 で、多湿下で4日間育成し、防除効力を調査した。その 結果を第3表に示す。

尚、防除効力は、調査時の供試植物の発病状態すなわち葉、茎等の菌叢、病斑の程度を肉眼観察し、菌叢、病斑が全く認められなければ「5」、10%程度認めれば「4」、30%程度認めれば「3」、50%程度認めれば「2」、70%程度認めれば「1」、それ以上で化合物を供試していない場合の発病状態と差が認められなけいれば「0」として、0~5の6段階に評価し、0、1,2、3、4、5で示す(以下、同様)。

第 3 表

		·	
15	供試化合物	有 効 成 分 施 用 濃 度 (ppm)	防除効力
10	(1)	1 0	5
	(2)	1 0	5
	(3)	1 0	5
	(4)	1 0	5
20	(5)	1 0	5
~~	(6)	1 0	5
	(7)	1 0	5
	(8)	5 0	. 5
	(9)	5 0	5
25	(10.)	1 0 0	5

L.			
	供試化合物	有 効 成 分 施 用 濃 度 (p pm)	防除効力
	(11)	1 0	5
5	(12)	1 0	5
3	(13)	5 0	5
	(14)	1 0	5
	(15)	1 0	5
	(16)	1 0	5
10	(17)	1 0 0	5
10	(18)	. 1 0	5
	(19)	. 1 0	5
1	(20)	5 0	5
	(21)	5 0.	5
15	(22)	1 0	5
**	(23)	1 0 0	5
	(24)	1 0	5
	A	1 0 0	4

試験例2 イネ校枯病浸透移行効果試験

20 130 ml容のプラスチンクポットに砂壌土を詰め、イネ(近畿33号)を播種し、温室内で8週間育成した。6~7葉が展開したイネに、製剤例2に準じて乳剤にした供試化合物を水で希釈し、その所定量を土壌に灌注した。灌注後7日間温室内で育成し、イネ 紋枯病菌の含菌 8天片を貼付接種した。接種後28℃、多湿下で4日間

育成し、防除効力を調査した。その結果を第4表に示す。

	供試化合物	薬剤処理量(マルブボット)	防除効力
5	(1)	1	5
	(2)	1	5
	(3)	.1	5
	(5)	1	5
10	(7)	1	5
10	(11)	1	5
	(12)	1	5 .
	(13)	1	5
	(14).	1	5
15	(15)	1	5
***	(16)	. 1	5
	(19)	1	5
	(20)	1	5
	A	1	2

20 試験例3 水面施用によるイネ紋枯病防除効果試験 1/10000ワグネルポットに砂壌土を詰め、イ ネ (近畿33号)を播種し、温室内で80日間育成し た。9~10葉が展開したイネの幼苗に、製剤例1に 準じて水和剤にした供試化合物を、水で希釈し、その 25 所定量を土壌に灌注した。灌注後7日間温室内で育成

し、イネ紋枯病菌含菌寒天片を貼付接種した。接種後 28℃、多湿下で4日間育成し、防除効力を調査した。 その結果を第5表に示す。

第 5 表

5	供試化合物	有効成分施用量 (8/10a)	防除効力
	(6)	1 0 0	5
	(7)	1 0 0	5
	(11)	1 0 0	5
	(12)	1 0 0	5
10	(13)	1 0 0	5
	(14)	1 0 0	5
	(15)	1 0 0	5
	(16)	1 0 0	5
	(19)	1 0 0	5
15	A	1 0 0	3

試験例4 コムギ赤さび病治療効果試験

プラスチックポットに砂壌土を詰め、コムギ(農林 73号)を播種し、温室内で10日間育成した。第2~ 203葉が展開したコムギの幼苗に、コムギ赤さび病菌を散 粉接種した。接種後23℃、多湿下で1日育成し、製剤 例1に準じて水和剤にした供試化合物を水で希釈して所 定濃度にし、それを葉面に充分付着するように茎葉散布 した。散布後23で照明下で7日間育成し、防除効力を 25調査した。その結果を第6表に示す。 5

第 6 表

供試化合物	有効成分施用濃度 (ppm)	防除効力
(1)	· 1	5
(2)	. 1	5
(3)	1	5
(5)	1	5
D .	1	0

10 試験例5 コムギ赤さび病治療効果試験

プラスチックポットに砂壌土を詰め、コムギ(農林 73号)を播種し、温室内で10日間育成した。第2~ 3葉が展開したコムギの幼苗にコムギ赤さび病菌を散粉 接種した。接種後23℃多湿下で1日育成し、製剤例2 15 に準じて乳剤にした供試化合物を、水で希釈して所定濃 度にし、それを葉面に充分付着するように茎葉散布した。 散布後23℃照明下で7日間育成し、防除効力を調査し た。その結果を第7表に示す。

第 7 表

供試化名	市物 有効成分施 (ppm)	用量防除効力
	.5 0	5
(8)	2 5	5
(6)	1 2. 5	5
	6. 3	5

供試化合物	有効成分施用量 (ppm)	防除効力
(11)	5 0	5
	2 5	5
	1 2. 5	5
	6. 3	5
(14)	5 0	5
(14)	2 5	5
	5 0	5
. (17)	2 5	5
(17)	1 2. 5	5
	6. 3	5
	5 0	5
(18)	2 5	5
(10)	1 2. 5	5
	6. 3	5
	5 0	5
(19)	2 5	5
(19)	1 2. 5	5
	6. 3	5
	2 0 0	4
В	1 0 0	3
	5 0	0
	2 5	0

試験例6 インゲン白絹病防除効果試験

250㎡容プラスチックポットにあらかじめふすま培地で培養した白絹病原菌を砂壌土とよく混合し詰めた。その上にインゲン(大正金時)を播種した。製剤例1に5準じて水和剤にした供試化合物を水で希釈し、その所定量を土壌に灌注した。灌注後3週間温室内で育成し、地際部の茎の発病程度により殺菌効力を調査した。その結果を第8表に示す。

第 8 表

10

供試化合物	有効成分施用量 (ミノボント)	殺菌効力
(1)	1	5
· (2)	1	5
(3)	1	5
(5)	1	5
A	. 1	3

15

試験例7 リンゴ黒星病予防効果試験

プラスチックポットに砂壌土を詰め、リンゴの種子を 20 播種し、温室内で30日間育成した。第5本葉が展開したリンゴの幼苗に、製剤例1に準じて水和剤にした供試化合物を、水で希釈して所定濃度にし、それを葉面に充分付着するように茎葉散布した。散布4時間後、リンゴ黒星病菌の胞子懸濁液を噴霧接種した。接種後15℃多25 湿下で14日間育成し、防除効力を調査した。その結果 を第9表に示す。

第 9 表

供試化合物	有 効 成 分 施 用 量 (ppm)	防除効力
(8)	5 0 0	5
(11)	5 0 0	5
(18)	5 0 0	5
(19)	5 0 0	5
С	5 0 0	4

10

請求の範囲

(1) 一般式 (I)

$$CH_{3} - N \xrightarrow{R^{1}} CH_{2}$$

$$CH_{3} - N \xrightarrow{R^{2}} CH_{3}$$

$$CH_{3} - N \xrightarrow{C} CH_{3}$$

〔式中、R¹ およびR² は、同一または相異なりそれぞ
 10 れ水索原子、ハロゲン原子、メチル基、エチル基またはトリフルオロメチル基を表わし、R³ は水素原子またはメチル基を表わし、nは0または1を表わす。〕で示されるピラゾールカルボキサミド誘導体。

- (2) 上記一般式(I) において R¹ が、メチル基又はトリフ 15 ルオロメチル基であり、 R² が水素原子、ハロゲン原子、 メチル基又はトリフルオロメチル基である請求の範囲第 1 項に記載のピラゾールカルボキサミド誘導体。
- (3) 上記一般式(I) において R¹ がメチル基又はトリフル オロメチル基であり、 R² が水素原子、フツ素原子、塩 20 素原子又はメチル基である請求の範囲第1項に記載のピ ラゾールカルボキサミド誘導体。
- (4) 上記一般式(I) において R¹ がメチル基又はトリフル オロメチル基であり、 R² がフツ素原子又はメチル基で ある請求の範囲第 1 項に記載のピラゾールカルボキサミ 25 ド誘導体。

- (5) 上記一般式(I) において R¹ がメチル 基又はトリフル オロメチル基であり、 R² がフツ素原子又はメチル基で あり、 n が 0 である請求の範囲第 1 項に記載のピラゾー ルカルボキサミド誘導体。
- 5 (6) 上記一般式(I) において R ¹ および R ² がメチル基で あり、 R ³ が水素原子であり、 n が 0 である請求の範囲 第 1 項に記載のピラゾールカルボキサミド誘導体。
 - (7) 上記一般式(I) において R¹ がメチル基であり、 R² がフツ素原子であり、 R³ が水素原子であり、 n が 0 である請求の範囲第 1 項に記載のピラゾールカルポキサミド誘導体。
- (8) 上記一般式(I) において、R¹ がトリフルオロメチル 基であり、R² がメチル基であり、R³ が水素原子であ り、nが 0 である請求の範囲第 1 項に記載のピラゾール 15 カルボキサミド誘導体。
 - (9) 上記一般式(I) において R ¹ 、 R ² および R ³ がメチル基であり、 n が 0 である請求の範囲第 1 項に記載のピラグールカルポキサミド誘導体。
- (10) 上記一般式(I)において、R¹ およびR³ がメチル
 20 基であり、R² がフツ素原子であり、nが0である請求
 の範囲第1項に記載のピラゾールカルボキサミド誘導体。
 (11) 上記一般式(I)において、R¹ がトリフルオロメチ
 ル基であり、R² が水素であり、R³ がメチル基であり、
 nが0である請求の範囲第1項に記載のピラゾールカル
 25 ボキサミド誘導体。

5

(12) 上記一般式(I)においてR¹ およびR³ がメチル基であり、R² が水素原子であり、nが0 である請求の範囲第1項に記載のピラゾールカルボキサミド誘導体。

(13) 一般式(I)

 $CH_{3} - N \xrightarrow{R^{1}} CH_{2} CH_{3}$ $CH_{3} - N \xrightarrow{R^{2}} CH_{3}$ $CH_{3} - N \xrightarrow{R^{3}} CH_{2}$ $CH_{3} - N \xrightarrow{R^{3}} CH_{3}$ $CH_{3} - N \xrightarrow{R^{3}} CH_{3}$

- 10 〔式中、 R 1 および R 2 は、同一または相異なりそれぞれ水素原子、ハロゲン原子、メチル基、エチル基またはトリフルオロメチル基を表わし、 R 3 は水素原子またはメチル基を表わし、 n は 0 または 1 を表わす。〕で示されるピラゾールカルボキサミド誘導体を有効成分15 とすることを特徴とする殺菌剤。
 - (14) 上記一般式(I)において、R¹ がメチル基またはトリフルオロメチル基であり、R² が水素原子、フツ素原子、塩素原子またはメチル基である請求の範囲第13項に記載の殺菌剤。
- 20 (15) 上記一般式(I) において、 R 1 がメチル基またはトリフルオロメチル基であり、 R 2 がフツ素原子またはメチル基であり、 n が 0 である請求の範囲第 1 3 項に記載の殺菌剤。
 - (16) 一般式···

$$CH_3 - N \qquad R^2 \qquad \qquad C X$$

5 〔式中、 R ¹ および R ² は同一または相異なり、水素原子、ハロゲン原子、メチル基、エチル基またはトリフル オロメチル基を表わし、 X はハロゲン原子を表わす。〕 で示されるカルボン酸ハライドと一般式

〔式中、 R ³ は、水素原子またはメチル基を表わし、 n 15 は 0 または 1 を表わす。〕

で示される4 - アミノインダン誘導体とを反応させると とを特徴とする一般式

〔式中、R¹、R²、R³ およびnは前述と同じ意味を有する。〕

25 で示されるピラゾールカルボキサミド誘導体の製造法。

(17) 一般式

5 〔式中、 R¹′ および R²′ は、同一または相異なり、メチ ル基またはエチル基を表わす。〕 で示されるジケトンと一般式

[式中、R³は水素原子またはメチル基を表わし、nは0または1を表わす。]

15 で示されるイソシアネートとを反応させて、一般式

$$O = C$$

$$C H - C - N$$

$$C H_{2}$$

$$C H_{3}$$

$$C H_{3}$$

$$C H_{3}$$

〔式中、R¹′、R²′、R³ および n は前述と同じ意味を有する。〕

で示されるカルバモイルジケトンを得、次いで該カルバ モイルジケトンとメチルヒドラジンとを反応させること 25 を特徴とする一般式

10

5 〔式中、 R¹′、 R²′、 R³ および n は前述と同じ意味を有 する。〕

で示されるピラゾールカルボキサミド化合物の製造法。(18) 一般式

10

〔式中、 R¹ " はメチル基、エチル基またはトリフルオロ ¹⁵ メチル基を表わす。〕

で示されるピラゾリン-5-オンと一般式

20

〔式中、 R³ は水素原子またはメチル基を表わし、 n は 0 または 1 を表わす。〕

25 で示されるイソシアネートとを反応させ、一般式

$$CH_{s}-N \xrightarrow{R^{1}} CH^{C}H_{2}$$

$$CH_{s}-CH_{3}$$

$$CH_{s}-CH_{3}$$

$$CH_{s}-CH_{3}$$

〔式中、R¹″、R³ およびnは前述と同じ意味を有する。〕
 で示される4-カルバモイルピラゾリン-5-オンを得、次いで該4-カルバモイルピラゾリン-5-オンとオキ
 シ塩化リンとを反応させることを特徴とする一般式

$$CH_3 - N \xrightarrow{R^1} \xrightarrow{R^3} CH_2$$

$$CH_3 - CH_3$$

$$CH_3 - CH_3$$

$$CH_3 - CH_3$$

15

5

〔式中、 R¹¹ 、 R³および n は前述と同じ意味を有する。〕 で示される塩素置換ピラゾールカルポキサミド化合物の 製造法。

(19) 一般式

20

25 〔式中、 R¹″ はメチル基、エチル基またはトリフルオロ

メチル基を表わし、R³ は水素原子またはメチル基を表わし、n は 0 または 1 を表わす。〕

で示される塩素置換ピラゾールカルボキサミド化合物を 還元するか、またはフッ素化剤と反応させることを特徴 とする一般式

10

〔式中、 R¹″、 R³ および n は前述と同じ意味を有し、 Y は水素原子またはフッ素原子を表わす。〕、 で示されるピラゾールカルポキサミド化合物の製造法。 (20) 一般式

15

$$\begin{array}{c|c}
CH_3 & CH_2 \\
CH_4 & CH_2 \\
CH_5 & CH_2 \\
CH_7 & CH_2 \\
CH_7 & CH_7 \\
CH_7 &$$

〔式中、R¹ およびR² は同一または相異なり、水素原
 子、ハロゲン原子、メチル基、エチル基またはトリフルオロメチル基を表わし、R³ は水素原子またはメチル基を表わし、nは0または1を表わす。〕

- 50 -

$$CH_3 - N \xrightarrow{R^1} \begin{array}{c} R^1 \\ H \\ CH \\ CH_2 \\ CH_3 \\ CH_3 \end{array}$$

〔式中、R¹、R²、R³ およびnは前述と同じ意味を有する。〕

で示されるピラゾールカルボキサミド誘導体の製造法。

10

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No.

PCT/JP85/00591

		N OF SUBJECT										
		ional Patent Clar	saification (IPC)	or to both	National (Classificat	ion and IPC	;				į
Int	t.cl4	C07p	231/14	1, CO	7D 2	31/16	, A01	N 43	/56			
II. FIELDS	SEARCI	(ED							•			
				Minimum	Documer	tation Sea						
Classification	System			•		С	lassificatio	n Symbo	18,		1.41	
IP	2	C07	D 231/1	L4, C	07ם :	231/1	6, AC	ln 4	13/56			
		tı	Documents the Extent the	tion Searc t such Doc	hed other uments a	than Minis re Includes	num Docus s in the Fle	nentation de Searc	hed ⁴			
		ONSIDERED T										
Category*	Cita	tion of Documen	t, ¹⁶ with Indicat	ion, where	appropri	te, of the	elevant pa	588ges 11		Releva	nt to Clair	n No. ^{La}
х	and 20 & I	A, 52- l Indust July 19 DE, A, 2 JS, A, 4	rial Re 77 (20. 701091	esear . 07.	ch 0: 77)	rgani	zatio				1 -	- 18
Y	Co	, A, 49- ., Ltd.) amily: r	, 6 No	(Ots vembe	uka r 19	Pharm	naceut	tica 1. 7	14)		16	
	_	es of cited docu		art which	ls eat	"Т"	priority da	te and no	ot in conflic	t with the a	plication	lling date or but cited to
cor "E" ear	sidered tiler docu	o be of particula ment but publish	r relevance			"Х"	document be consid	of partic	nciple or th ular relevan vel or cann	ce: the clai	med inve	ntion cannot Involve an
"L" doc whi cite	ich is cit ation or o	hich may throw and to establish ther special read iferring to an or	the publication son (as specific	date of a	snother	"γ"	document be consid is combin	step of partic ared to in ed with	ular relevan Ivolve an in	ce; the clai ventive ster re other su	med inver p when the ch docur	ntion cannot le document ments, such
oth "P" doc	er means		the internation			"&"			mas ent to			
IV. CERT			*								990	
		completion of the	nternational	Search ¹		Date o	Mailing of	this inte	mational S	earch Repo	ort "	
Ja	nuar	y 7, 19	36 (07.	01.	86)	Jai	nuary	20,	1986	(20.	01.	86)
Internation	al Search	ing Authority 1				Signati	ure of Auth	orized Of	ficer so			
Ja	pane	se Pate	nt Offi	ce								

1. 発明の属する分野の分類 国際特許分類 (IPC) CO7D 231/14. CO7D 231/16, A01N 43/56 Int. Ol4 11. 国際調査を行った分野 調査を行 っ た 最 小 限 資 配 号 分類体系 分 顋 O07D 231/14, O07D 231/16, A01N 43/56 IPC 最小限資料以外の資料で調査を行ったもの 11. 関連する技術に関する文献 引用文献の カテゴリー ** 請求の範囲の番号 引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示 JP, A, 52-87168 (コモンウエルス・サイエンティフィツ 1 - 18X ク・アンド・インダストリアル・リサーチ・オーガナイゼーション)。 20、7月、1977 (20.07.77) &DE, A. 2701091 &FR, A. 2337997 &US, A, 4134987 JP, A, 49-116062 (大塚製業株式会社), 6, 11月, 1974 (06, 11, 74) 16 Y (ファミリーなし) 「T」国際出願日又は優先日の後に公表された文献であって出願 ★引用文献のカテゴリー と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のた 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの めに引用するもの 「E」先行文献ではあるが、国際出願日以後に公表されたもの 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日 性又は進歩性がないと考えられるもの 若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文 (理由を付す) 献との、当業者にとって自明である組合せによって進步性 「O」ロ頭による開示、使用、展示等に含及する文献 がないと考えられるもの 「P」国際出頭日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出類の日 「&」間一パテントファミリーの文献 の後に公表された文献 N. 認 証 国際国空報告の発送日 20.01.86 国際調査を完了した日 07.01.86 4 C 8 4 国際調査機関 権限のある疑負 特許庁審査官 大 日本国特許庁(ISA/JP)

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
OTHER:

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.